· (9 日本国特許庁 (JP)

OD 特許出廣公開

②公開特許公報(A)

昭59—194393

60Int. Cl.3 H 05 B 33/14 # C 09 K 11/06 識別記号

庁内整理番号 7254-3K 7215-4H 43公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 12 頁)

❷改良された電力転換効率をもつ有機エレクト ロルミネツセント装置

②特

頭 昭59-58088

❷出

昭59(1984) 3 月26日

優先権主張

❷1983年3月25日③米国(US)

30478938

②発 明 者 スチーブン・アーランド・バン スリク

> アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ

ント・ストリート324

20発 明 者 チャン・ウオン・タン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14626ロチェスター市バーモン ト・ドライブ197

イーストマン・コダツク・カン の出 類 人 パニー

> アメリカ合衆国ニューヨーク州 14650ロチェスター市ステート ストリート343

四代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外4名

1. (祭明の名称)

改良された電力転換効率をもつ有機エレク トロルミネツセント袋産

2. (特許請求の範囲)

職次陽極。正孔インジェクション帯域、有機 発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは 1gm を越えない)、および陰極からなり、

とれらの電極のうち少なくとも一方は400 nm 以上の波長をもつ輻射線の少なくとも806を 透過させることができ、かつ

少なくとも9×10 W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネツセント袋庫。

ふ(名明の詳細な説明)

本発明は、有機化合物を発光手段とする、暖 気信号に応答して発光するエレクトロルミネン セントを風に備する。

有機エレクトロルミネッセントを催がそれら の対抗品と十分に対抗しりるものとなるために は、対抗しりるコストにかいてそれらの思力伝 換効率が増大することが望ましい。 電力転換効 率は入力に対する出力の比(通常はW/W)と 定義され、装置の枢動電圧の導数である。経済 的な枢動回路部品を用いる枢動単圧、すなわち 25ポルトを越えない延圧に関しては、単力伝 換効率は無機袋間の場合 1 × 1 0 W/W 以下に 限定されている。 10 W/W 以上の電力転換効 塞をもつ。厚いフィルム(> 5μm) または単 結晶を用いる有機エレクトロルミネツセント袋 慮が開発されてはいる。しかしそれらの厚さが 比較的大きいため、との誰の装度を駆動させる のに要する電圧はかなり高い、十なわち100 ボルトまたはそれ以上である。

枢動単圧を25ポルト以下に低下させるため 化は沖縄型エレクトロルミネンセント装置が望 ましい。これはことでは有効な奇域または幅の 厚さ、十なわち電板削にある物質の厚さが 1年元 を魅えない装蔵を意味する。ピンホールの問題 を考えると準備の形態を進成することは特に困 継であった。ピンホールは電池をショートさせ

るので受入れられない。たとえばドレスナー、 RCAVE . - . Vol. 30. 32211 頁 . (1969年6月)。特に326頁を参振され たい。ピンホールの形成を助止するために、彼 疫用配合物中に総合剤を使用することが好都合 とされている。この種の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリステレン、および組合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。 単他のショ - トは避けられるが、結合剤を使用することは 不満足な場合がある。このためには寿剤被疫加 工法を用いる必要があり、ある者の軽剤は下着 の密剤としても作用する可能性があり、これに より増削の明瞭な境界数定が妨げられる。符合 剤を必要とする 1 者を終剤被優したのち結合剤 を必要としない者(1億または多層)を蒸着さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光暗を容別被覆する場合、母剤が下嵴に影響を 与えた場合の実用性は証明されていない。

米国海許等4.556.429 号明細書に記載された電池は、正孔インジェクション帯域

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる概をもつ本発明のものと同じ型の研究の一例である。

上記等許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、値まれている電力転換効率。 すなわち 2.5 ポルトを越えない脳動或圧を用いた場合化少なくとも 9×10 W/W の水準を選びしていない。正孔インジェクション場内のポルフィリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという値ましくない傾向を示す。またポルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正孔かよび電子の有効な発光的再結合を助げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも1桁改良された。 すなわち少なくとも9×10 W/W 化及ぶ電力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント(以 下°EL°) 都能を提供するととである。

本発明によれば、順次時柄、正孔インジェク ション帯域、有機発光帯域(これらの帯域を合

わせた厚さは 1 mm を越えない)。⇒よび降額 からなり。

これらの 電極の りち少なくとも — 方は 4 0 0 nm 以上の皮長をもつ権制線の少なくとも 8 0 €を 透過させることができ、かつ

少なくとも 9 × 1 0 W/W の 職力伝換 効率をも つエレクトロルミネンセント 多数が提供される。

件ましくはとの接触の発光帯域は、i125%ルト以下かよびii) この経度の最大電力転換効率を与える電圧以下で影動される試験設置に用いた場合、少なくとも5×10⁴ 光子/電子のエレクトロルミネッセント量子効率を与える電子伝統化合物からなる。上記試験装置は1)本質的に1.1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)シタロへキサンからなる正孔インジェクション帯域(この正孔インジェクション帯域(この正孔インジェクション帯域(この正孔インジェクション帯域(この正孔インジェクション帯域(この正孔インジェクション帯域(この正孔インジェクション帯域を合わせた厚さは1 μm を越えない)、2)400 nm 以上の波長をもの紹介

びろ」インジウム製造塩から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された電力 転換効率を示す。

本発明の各種にかいて発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作成され、これは本発明の実施感嫌の多くにかいてそれぞれの帯域に統合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正化インジェクション層用として、発せられた輻射線に対し契貫的に透過性である化合物が見出された ことである。

本発明の他の有利な特色は続付の図面を考慮 に入れて疑記の好きしい実施製態を参照するこ とにより明らかになるであろう。 第1 図は電源 に接続した本発明毎度の一部の概略的断面図で あり、

第2回は本発明に従って製造された多数に関する電力転換効率対エレクトロルミネツセント費 子効率を示す対数一対数グラフである。

特國昭59-194393(3)

正孔インジェクション由質かよび昭光的質は 各帯域内に存在する(この帯域が離であっても 他のものであっても)。 好主しいエレクトロル ミネッセント袋壁にかいてこれらの物質は悪次 貫なった被談ないしは場中に存在する。

正孔インジェクション増せ正孔伝連化合物からなり、一方発光幅は整子伝連化合物からなる。本発明者らは、後紀のように駆動かよび構成されるセルに用いた場合に5×10°光子/電子を魅えるEL 軟子効率を与える特定の電子が多ととを見出した。電力振振効率ととしき子効率の側には直接的な場合があるので、によりの化合物を用いると前配の配動電圧に関して電力伝換効率は少なくとも9×10°W/Wとなるとが保証される。これらの化合物はを合わせた単さが1μπ を終えない薄膜型器電が容易に導りれる。

本発明の多慮に用いられる電子伝導化合物は、 酸化最元反応において過元されりる化合物であ

動電圧をかけ、最大電子伝換効率または25ポルトのいずれかに進するまで(いずれが先に起 とるとしても)高める。この電圧にかいて最大 EL量子効率を創定する。

後 | には、上記のように構成され、かつ上記の電圧で影響される姿態において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関するEL電子効率を示す。とれらの例のそれぞれにつき、最大EL電子効率の電圧は25 ボルトの制限以下であった。

る。本発明化かいて特化有用なものは、前配の 試験化関して少なくとも 5×10° E L 妻子効率 を与える電子伝達化合物である。最知のように E L 妻子効率は単純化外部回轄で創定される電子/砂化付する、セルから放出される光子/砂 の比化等しい。との効率を成力伝換効率(W/W の単位で定義される)と返信してはならない。

選子伝達化合物が少なくとも5×10° 先子/ 電子(すなわち0.05%)のEL電子効果を与 えるか否かを利定するためには下記の試験を行

BLセルは下記の戦序で構成される:
400 nm 以上の故長をもつ報射線の少なくとも80%を透過させる陽橋[たとえばネザトロン(Nesatron. 商際) ガラス]: 本質的に1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル) シクロヘキサンからなる正代インジェクション等; 問題の電子伝達化合物の層: かよびインジカム製館標。とこで正代インジェクション 確と発光層は合わせて厚さ1々を終えない。 軽

	動物を対する	1 8 V			2 0 V		2 0 V		1 5 V		125 V		2 4 V		15 V		1 4 V		
+	五七三十七年本	2×10		•	1×10	•	8×10	•	3×10		3×10	7	1.5×10	7	5×10	•	8×10.		
352	超	-	10人1/インジケム(In)海船	(孔数图).	ン部席/HI-1 (75pm)/E1	5nm)/Inma	ン砂価/HI-1(75nm)/E2	Snm / In野熊	/語像/HI-1(75nm)/E3	Snm / In解解	ン部第/HI-1(75mm1/E4	5nm)/Inwa	ン価格/HI-1(75nm1/E5	Snm)/In軽縮	ン部施/H I - 1 (75 nm)/E 6	Snm)/Inwa	ン部庫/HI-1(75nm)/E7	5 nm l / I n脊衛	

55を徐って有効数子1個に囚袖五入した。

1エピドリジン=

2日1-1=1,1-ビス(4-ジーロートリルアミノフェニル)シタロヘヤサン

[44-ヒス[57-ジャーペンナル-2-ペンプキサンリル]ステルペン]

[2,5-ビス[5,7-ジーもーペンチルー2-ペンゾキサゾリル]チオフェン]

[22'-(14-フェレンジピニレン)ピスペングデアゾール]

6 E4=

[2,2'- (4,4'-ピフェニレン) ピスペンゾチアゾール]

7 E5= ピス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

8 E 6 =

 $[2,5-\forall x[5-(a,a-y)+h(x)+h(y)-2-(x)+y+y+y+h)+ty=x)]$

9 E7=

[2,5-ピス[5,7-ジーセーベンチルー2-ベンゾキサンリル]-34-ジフェニルチオフエン]

より好ましくは、正化インジェクション当は本質的に無色である。これは陽極に隣接した位成にあり、陽板は透明な電極であることが好ましい。従って正化伝達化合物も400nm 以上の放長にかいて少なくとも90%透過性であることが好ましい。

前記の光透過性をもつ有用な正扎伝達化合物 の好ましい例には、氢風で間体であり、かつ少 なくとも1個の微素原子が健慢基でトリ難慢さ れた(そのうち少なくとも1個はアリール基本 たは屋様アリール基である)アミンが含まれる。 アリール基上の有用な屋換器の例には、1~5 個の炭素原子をもつてルキル基、たとえばメテ ル基、エテル基、プロビル基、プテル基かよび アミル基:ハロゲン原子、たとえば塩素原子か よびフツ素原子: ならびに1~5個の炭素原子 を有するアルコキツ基、たとえばメトキシ基、 エトキシ族、プロポキシ基、プテル基かよびア ミル基である。

本希明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、かよび電子伝達化合物のあるものは、 薄膜形成性化合物であるという付加的な性質をもつことが注目される。ここで用いられるようにある化合物がこの物質を可振えどの支持体 上に 0.5 μπ 以下の厚さで施した場合に " 薄膜形成性 " である場合、これは異質的に ビンホールを含まない情を形成する。しかしある化合物が薄膜形成性であるということは必ずしも 0.5 μπ よりも多量に存在しないということを意味する

わけではない。有効帯域の一方の層がこの間の 体験形成性化合物である場合、両層にかいて結 合剤を称くことができるという点でこの体験形 成性は有用である。従って本発明の一実施整様 にかいては、発光質かよび正孔インジェクショ ン帯域の欠方が結合剤を含有しない。

あるいは他の数分には正孔と第子の発光的再 数合を妨げない結合剤も本発明に有用である。

利記のように薄膜を形成しうる化合物の有用な例を以下に示す。有に有用な例には複異環もしくは異様、 かよび 5 個以上の炭素原子を有する脂肪族領少なくとも 2 個を含有するか、 あるいは少なくとも 2 個の基すなわちそれぞれ。)一重結合の出りに何転しうる基かよび。) 少なくとも 5 個の芳香族もしくは飽和炭素複を含む 基を含有する化合物が含まれる。

たとえば柳原形成性である正孔伝達化合物に は次式の構造をもつものが含まれる。

1, 1 - ピス(4 - ジ - p - トリルアミノフェニル) シクロヘキサン; および次式の構造をもつ 化合物

(:上記式中nは2~4の整数である)。 たとえば 4.4- ピス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国等 許等4、175,960号明確等13個13行から 14個42行に列挙されたもの。たとえばピス (4-ジメテルアミノー2-メテルフェニル) フェニルメタンかよびN、N、N・トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

部膜形成性の電子伝達化合物に関しては、好 ましい例には優先増白剤が含まれる。最も好ま しいものは次式の構造をもつ優先増白剤である。

これらの式中 R¹、R²、R° かよび R° は別個化水果原子:1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残差。たとえばプロビル基。 t - プテル基:6~10個の炭素原子を有するで、1~2年 本書かよびフェニル基かよびナフチル基:あるいはハログン原子、たとえばフェニル基かよびナフチル基:あるいはペープン原子、たとえばはなり、または R²と R²、または R²と R²が一緒になって、1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残害を有するとなばメテル基。エテル基かよびプロビル基)少なくとも1個を含んでいてもよい縮合芳香族環を完成するために必要な原子を傳収し、

R[®]は1~20個の炭素原子を有する飽和脂肪族 機構、たとえばメチル基、エチル基かよびn‐ アイコンル基:6~10個の炭素原子を有する アリール基、たとえばフェニル基かよびナフチ ル基:カルボギンル塔:水果原子:シアノ基: あるいはハログン原子、たとえば塩素原子かよ びフッ素原子であり:ただし式c) にかいて R[®]・R[®] かよび R[®]のうち少なくとも 2 個は3~ 1 () 個の炭素原子を有する飽和脂肪族残蓄。た とえばプロピル帯、ブチル基またはヘプテル基 であり、

Zは-0-. -NH-または-S- であり; Yは-R*+CH=CH+R*-.

mはD~4の整数であり;

n は 0 . 1 . 2 または 3 であり;

R[®] は6~10個の炭素原子を有するアリーレン権、たとえばフェニレン基かよびナフテレン 者であり;

 快された脂肪族技術の場合の整換器には、1~5個の投資原子を有するアルキル基。たとえばメテル基。エテル基かよびプロビル基。6~10個の投票原子を有するアリール基。たとえばフェニル基かよびナフテル基:ハロゲン原子。たとえば塩素原子かよびフッ素原子に一つもの投票原子を有するアルコキッ基。たとえばメトキン基、エトキン基かよびフロポャン基が含まれる。

特に好ましい優先時白朝の例には下記のものが含まれる。2.5 - ピス(5.7 - ジー t - ペンチャー2 - ペンゾキサゾリル) - 1.3.4 - チアジアゾール:4.4'-ピス(5.7 - t - ペンチャー2 - ペンゾキサゾリル) ステルペン:2.5 - ピス(5.7 - ジーt - ペンゲャレス) チャフェン:2.2'-(p - フェニレンジピニレン) - ピスペンゾチアゾール:4.4'-ピス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル:2.5 - ピス(5 - (α , α - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン:4.4'-

ピス(5,7-ジ-(2-メチル-2-ブチル)
-2-ベングキサグリル]スチルベン: かよび
2,5-ピス(5,7-ジ-(2-メチル-2-ブ
チル)-2-ベングキサグリル]-3,4-ジフ
ェニルチオフェン。

さらに他の有用な優先増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637買かよび640買に列挙されている。すでに海膜形成性ではないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合させることによって海膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な優先増白剤には、たとえば下配のものが含まれる。

[2-|2-[4-|2-ペンソイミダンリル] フェニル | ピニル | ペンソイミダン・ル]

(5-メチル-.2-(-2-(4-(5-メチル -2-ベンゾキサゾリル)フェニル]ビニル} ベンゾキサゾール]

(2,5 - ヒス(5 - メチル - 2 - ベンゾギサゾ リルリチオフェン]

(2-(2-(4-カルポキシフェ=ル)ビ= ル]ベンソイミダゾール] ⇒よび

(2-[2-[4-90~7±=~] +7) [1,2-d] ****** ~ ~ ~)

さらに他の有用な存襲形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロキシャノリンの金属錯体がきまれ、その際金属は好ましくは \dot{Z} n、As、Ms または \dot{L} i である。

有効増の一方が檸檬形の性である場合、容易に認められるようにピンホールのため装置がショートすることはないので、他方は檸檬形成性である必要はない。たとえば有用な装置は、動配の檸檬形成性化合物からなる正孔インジェクション場、および檸檬形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,5 - ブタジエンからなる発光権をきむ。

物紀の袋しから明らかなように、有用な帰復 電幅に吐繭腺 " オザトロン " のもとにPPGイ

ンメストリーズ社から得られる被覆ガラス降板 が含まれ、有用な帰傷電極にはインジウムが含 まれる。一般のいかなる場框やよび陰極もそれ が希切を仕事組数値をもつならば使用できる。 たとえば幾板は無い仕事関数をもつべきである。 他の有用な機能の例にはいずれかの半透明な高 い仕事関数をもつ導進性材料。たとえば酸化ス メインジウム、世化スズ、ニッケルまたは金で 被覆したガラスが含まれる。 好ましくは、この 性の関係は10~1000ォーム/スクエアー (chms/square)のシート抵抗、コよび400 nm 以上の波長に対し80mの光透過率をもつ。 とのように高い光透遺出を少なくとも9 0 まと いり正孔伝達化合物の透過率と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の特色である卓 越した延力伝漢効率が保証される。

他の有用な機能の例には低い仕事類数をもつ 他の金属。たとえば銀、スズ、鉛、マグネンウ ム、マンガンかよびアルミニウムが含まれる。 金属が毎世により発生するルミネッセンスに対 して高い透過事をもつか否かは関係ない。

第1回は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント接触を示す。これは硬化スズインジウムの半透明被膜16で被優されたガラス製文学体14からなる陽低12を含む。この上に正孔インジェクション者18が配置される。第18か上び200一方または双方が薄膜形成性化合物である。陰極22は槽20上に配験され、リードワイヤ24が接触を埋棄26に接続する。電26を入れると帰低12で発生した正孔は増18と20の非面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光練力とを発する。

電源26が接触10の最大出力点の電圧たと たば15~25 ボルトで操作される場合、最大 電力転換効率は少なくとも9×10 W/Wである。ある場合にはこの効率が2×10 に及ぶことが認められた。本発明の接触は改良された電力転換効率の結果1700cd/㎡(500フィー

トランベルト)に及ぶ最大輝度を生じるととが 認められた。

本発明のEL袋徹は常法により作成される。 すなわち正孔インジェクション層、発光層かよび略値をそれぞれ野核被覆法または蒸発により 施す。正孔インジェクション層が最初に形成されることが好ましい。発光層に有用な解剤が正 孔インジェグション層に対しても良好な解剤で ある場合、発光層を形成するためには蒸発が好ましい。ここで用いられる"蒸発"には蒸気相からのむ増のあらゆる形態が含まれ、真空下で 行われるものも含まれる。

下記の実施別により本格明をさらに説明する。 これらの実施別にかいて最大輝曜は不可逆的改 線を生じる成正のすぐ下の電圧で創定される。 若干の実施例にかいて駆動意正について25V という好ましい限曜を越える輝度に帰する電圧 が示されているのはとのためである。

奥施例 1

第1頃のものと類似したエレクトロルミネツ

セント装置(以下"セル")を以下により製造 した。

- 1) 陽額を作成するため、ネザトロンガラスをまず 0.05 AR アルミナの研集材で数分間研集した、次いでイソプロピルアルコールかよび蒸留水の1:1(M)混合物中で超音放情争した。次いでこれをイソプロピルアルコールですすぎ、復業で送風乾燥させた。最後に、使用前にこれをトルエン中で超音放情争し、盈葉で送風乾燥させた。
- 2) 1,1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)ジクロへキサン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸着法により沈滑させた。すなわち上記物質を電気的に加熱されたタンタル製ポートから320℃の悪変で5×10[©]トルの系内圧力において蒸発させた。ネザトロンガラスに沈着した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。
- 5) 次いて4,4'-ピス (5,7 ジ- t ペンチル- 2 ペンゾキサブリル) スチルペン(E1)

を 2) に配成したと何じ手法を用いて、ただし 供給課品で 3 5 0 でを採用して H I - 1 増の 上 駆に沈着させた。 E 1 増の厚さも 7 5 nm であった。

4) 次いでインジウムをE1フィルムの上部化 シャドーマスクを介して沈着させた。In 電振 の面観はQ1cdであり、これもエンクトロルミ オッセントセルの有効面観を規定した。

出来上がったセルはネザトロンガラス電気をプラスとしてバイアスをかけた場合。 青緑色の元を放出した。放出された光は520 nm K最大放出を有していた。違成された最大輝暖は与えられた選圧が22Vである場合。電焼密度140mA/cd Kかいて340cd/㎡であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は1.4×10⁴ W/W であり、竣大エレクトロルミネッセント電子効率は1.2×10⁴ 光子/電子であった。

吴施例2

檸р形式性でない正孔インジェクション層の

20 水ルトで駆動した場合、最大電力転換効率 は8.1 × 10⁻⁴ W/W であり、最大EL電子効 率は6.9 × 10⁻⁸ 光子/電子であった。

これらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジェクション層は薄膜形成性でなくてもよ く、また結合剤を含有しなくてもよいことを歴 引している。

実施例3

発光層明の他の物質

実施的1と同様化してエレクトロルミネンセントセルを設備した。ただし下配の優先増白剤を発光層として明いた。

(2,5 - ビス (5,7 - ジー t - ベンチル - 2 -ベンゾヰサゾリル 1 - 1,34 - チアジアゾール)

使用

実施例 1 化配敷したようにエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただしN、N・N・トリ(p-トリル)アミンを正孔インジェクション幅としてHI-1の代わりに使用した。このアミンは次式の構造をもつ。

セルは実施例1に記載したものと同じ方法で 製造された。ただしアミン蒸発のための供給源 温暖は120でであった。厚さは75 nm であった。このセルに30Vをかけた場合、電便密 暖40 nA/cd かよび最大輝暖102 cd/m が 得られた。放出された光はこの場合も背縁色であり、520 nm に最大放出を有していた。

実施例1と同様にしてセルを製造した。ただし餐光増白剤の蒸発のための供給源温度は260でであった。放出された光は橙色であり、590mm 化最大放出を有していた。得られた最大輝度は30Vかよび40mA/cdにかいて340cd/㎡であった。20Vで駆動された場合、最大電力転換効率は1.5×10世光子/象子であった。実施例4

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンジビニレン)ビスペンソチアゾール(E3)を発光積として出い、300℃で蒸発させた。

E 3

とのセル(オザトロン/HI‐1/E3/In)

は最色の光を放出し、これは560 nm にを大放出を有していた。得られた最大輝度は17.5 V シよび200 mA/cdにかいて340 cd/m であった。15 V で駆動した場合、最大電力伝検効率は4×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセントを子効率は3×10 光子/電子であった。

突施例 5

発光機用の他の物質

前配実施例1と両様化してエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2-(4-ビフェニル)-6-フェニルペンジャサゾール(PBBO)を発光増としてE1の代わりK用い、200℃で蒸発させた。

とのセル(ネザトロン/HI-1/P8BO/In) は白青色の光を放出した。得られた最大輝度は 25 V かよび 50 π A/cd 化かいて 34 cd/d で あった。20 V で駆動した場合。最大電力転換 効率は 9.5×10^4 W/W であり、最大エレクト ロルミネフセント最子効率は 8×10^4 光子/電子であった。

突進 6 かよび7

発先機用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし発光層は尼1の代わりに2.5 - ピス (5 - (σ . σ - ジメテルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル] チオフエン (突施例 6) かよび 2.5 - ピス (5.7 - ジー セーベンチルー 2 - ペンゾキサブリル] - 3.4 - ジフェニルチオフェンからなり、340での温して蒸発させた。表』に結果を示す。

	を開発を開発しませた。	15V	144
	秦大 80 L 華子勢案	5×10。 第子/属于	1.4×10 84×10 W/W RF/RF
-1	化		1.4×10 W/W
**	表館大阪	680ed/m² (19V&zco 150mA/cd K&wT)	1700cd/m² (20V±xtg 300mA/cd K±xxt)
	表 故	530nm	•
	e)	€ .	•
	. ar 1		

実施例8

薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施例1 と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし、1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,3 - プタジエン(TPB)を結
光層として用いた。

TPB昇華のための供給原温度は210℃であった。とのセルは育色の先を放出し、これは450 nm に最大放出を有していた。得られた輝度は20Vかよび200 mA/d にかいて102 cd/㎡ であった。15Vで駆動した場合、最大電力伝統効率は2×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント電子効率は1.2×10 先子/電子であった。とのセルは蒸発したTPB

特爾昭 59-194393 (11)

の構造をもつビス(8-ビドロキシャノリノ)

マダネシウムをそれぞれ発光層として用いた。

操作条件は実施例1の記載と同様であった。た だし金属値はの供給製量度はそれぞれ330℃ (実施例9)⇒よび410℃(実施例10)で

あった。袋をに結果を示す。

着の不均しなかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB番は額板搬下で見た 場合小さなクラスターのモザイクの外域を有していた。

実施典9 かよび10

選子伝達化合物として8-ヒドロキシキノリ人 の金減嫌体を使用

実施例1と同様化してエレクトロルミネツセントセルを供産した。ただしビス(3-ヒドロャンキノリノ)アルミニウム(実施例9)、シよび次式

(事業部10

上配各実施的に示した効率を便宜のため等2 図にプロットした。第2図の点線は傾向を示す にすぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そとに示されたデータは 嬢様式

Aog(電力転換効率)= Log(EL量子効率)+Log K (上記式中Kは切片(intercept) であり、 配動電圧によって一部制御される係数である) に従うとほぼ直線状である。配動電圧(項1図 の電源26)の値が上がるのに伴って、第2図 の曲線は下方へ移動する。従ってより高い配動 配圧では、同一のEL電子効率でも、もはや希望する9×10W/W の電力転換効率を与えないようになるであるり。

4. [図面の簡単な説明]

第1図は戦災に接続した本名明装度の一部の 概略的新面図であり、

第2図は本発明装置に関する電力転換効率対 エレクトロルミネツセント曹子効率を示す対数 - 対数グラフである。

			*			
既	政は日本の代のの政策を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	大出 晃	東韓 大東 (a/p)	表 大 高 力 所使的格 (W/W)	数 日 数 日 数	12 第
٥	雙	E	340 (15VækØ 50ma Ad	82×10*	5.8×10³	151
10	**	# 548nm	340 (24VÞIG	1.4×10	1.5×10**	241
			100mA/cd			

日中の各記号は下記のものを表わす。

10:エレクトロルミネンセント製量:

12:降転: 14:ガラス製支持体:

16:半透明被膜;

18:正孔インジェクション場:20:発売槽;

22:路框: 24:リードワイヤ

26: 重重.

英杵出版人 イーストマン・コダンク・カンパニー



